



【800～900万円】SiCエピタキシャル成長プロセス開発エンジニア [53044]

ルネサス エレクトロニクス株式会社での募集です。 プロセスエンジニア（半導体） ...

#### 募集職種

##### 人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

##### 採用企業名

大手半導体デバイスメーカー

##### 求人ID

1520896

##### 業種

電気・電子・半導体

##### 雇用形態

正社員

##### 勤務地

愛媛県

##### 給与

800万円～900万円

##### 勤務時間

08:30～17:15

##### 休日・休暇

【有給休暇】初年度23日1か月目から【休日】完全週休二日制 土日 祝日 夏季休暇 年末年始 【有給休暇】入社月に付与（...）

##### 更新日

2025年04月03日 09:01

#### 応募必要条件

##### キャリアレベル

中途経験者レベル

##### 英語レベル

ビジネス会話レベル

##### 日本語レベル

ネイティブ

##### 最終学歴

大学卒：学士号

##### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

#### 募集要項

【求人No NJB2133826】

【担当技術】

SiCエピタキシャル成長プロセス開発エンジニア

【担当業務】

SiCエピタキシャル成長装置立ち上げ、プロセス条件出し、量産化

【担当職場】

自社前工程国内拠点

---

## スキル・資格

### 【MUST】

SiCエピタキシャル成長プロセス開発の従事経験が2年以上あること。

### 【WANT】

4年制大学または大学院にて工学、化学、物理学等を修了していること。

---

## 会社説明

各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス